



신속하고 효과적이며 강력한 세정

Alfa Laval TJ TZ-79 회전식 분사 헤드

용도

Toftejorg TZ-79는 지정된 시간 내에 3차원 강력 세정이 가능한 회전식 분사 헤드입니다. 이 제품은 자동이며 탱크 세정에 있어서 완벽한 세정 품질을 보장합니다. 본 장치는 250 ~ 1,250m³ 용량의 처리, 저장 및 운송용 탱크 및 용기에 적합합니다. 본 제품은 양조, 식품 및 유제품 공정 및 기타 각종 산업에 사용됩니다.

제품의 특성

세정액의 유로를 통해 노즐이 수직 축 및 수평 축을 중심으로 속도가 변하면서 회전하도록 합니다. 일차 세정 시 노즐은 탱크 표면에 넓은 간격으로 분사합니다. 일차 세정 이후 점차 좁은 간격으로 분사하며 8차 세정까지 완료하면 탱크 내부 전체에 촘촘히 분사합니다.



기술 자료

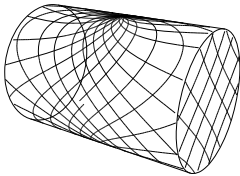
윤활제: 자체 윤활이 가능한 세정액
 기본 표면 마감: Ra 0.5µ m 외부
 최대 분사 거리: 9 - 26m
 강력 분사 거리: 5 - 14m

압력

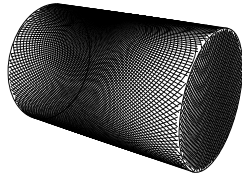
사용 압력: 3 - 12bar
 권장 압력: 5 - 6.5bar*

* 4 x □9mm(0.16 x □0.35 인치) 100%에는 적용되지 않음

세정 패턴



일차 세정



최종 패턴

위 그림은 원통형 수평 분사 시의 세정 패턴을 나타냅니다. 일차 세정과 최종 패턴 간의 차이는 세정 밀도를 증가시키는 세정 회수에 따라 나타납니다.

인증서

2.1 재질 인증서 및 ATEX.



물리적 데이터

재질

316L(UNS S31603), PTFE, PVDF, PEEK, 카본, ETFE, TFM.

온도

최고 사용 온도: 95□C
 최고 주위 온도: 140□C

중량:

..... 12.2kg

연결부

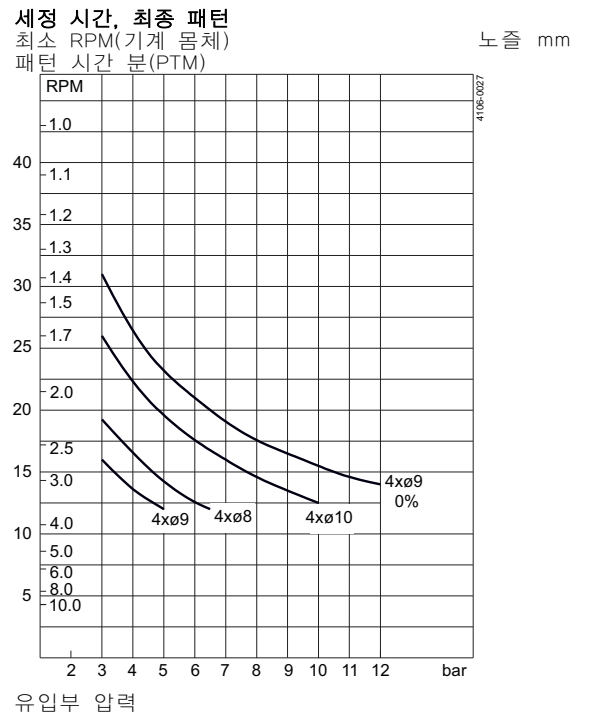
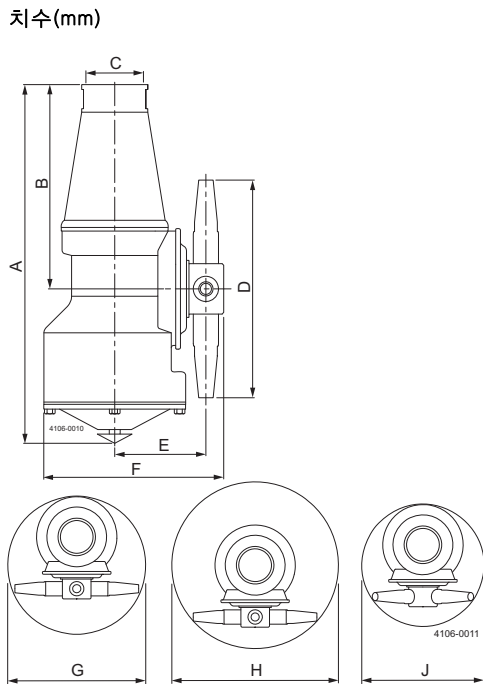
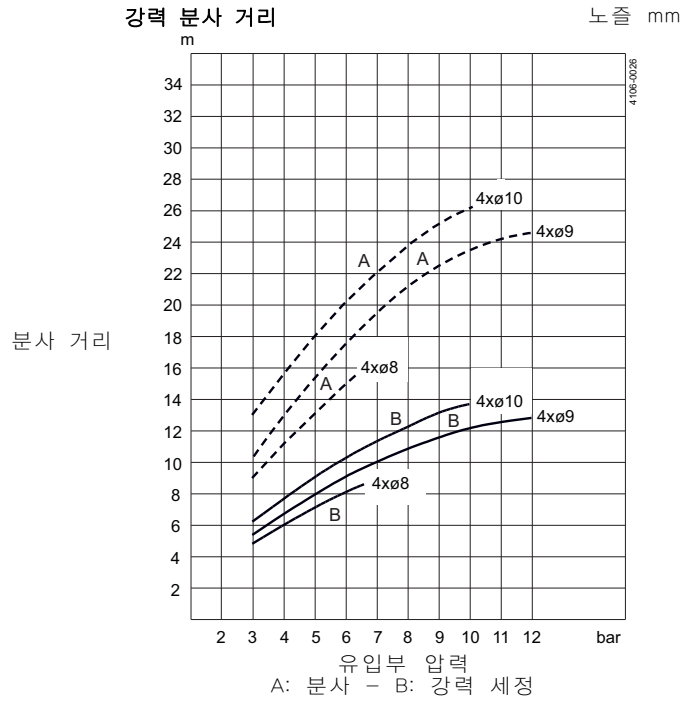
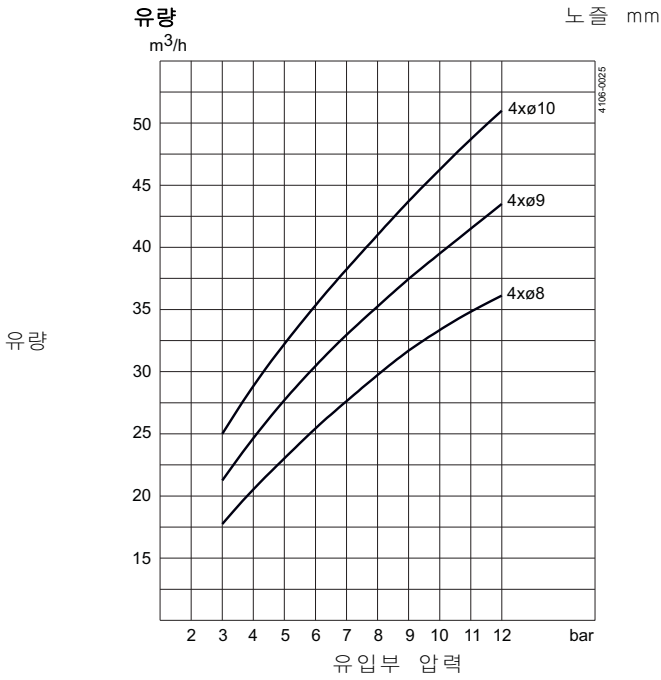
표준 나사: 2□ Rp (BSP) 또는 NPT, 암나사

선택 사양

3차원 회전 여부를 확인하기 위한 전자식 회전 센서.

주의

본 제품을 가스나 공기를 배출하는 데 사용하지 마십시오.



A	B	C	D	E	F	G	H	J
356	220	2□ BSP / 2□ NPT	268	98	195	□280	□343	□232

기본 설계

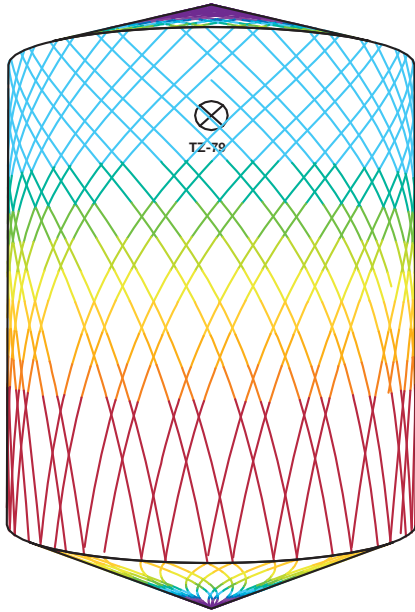
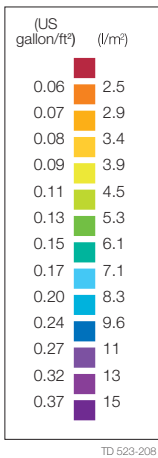
노즐 직경에 따라 원하는 압력에서 분사 거리와 유량을 최적화할 수 있습니다. 사용 가능한 자체 세정 압 Toftejorg TZ-79은 기본 문서로 재질 규격에 대한 적합성 선언(DOC)을 함께 제공해 드립니다.

TRAX 시뮬레이션 도구

TRAX는 특정 탱크나 용기에서의 Toftejorg TZ-79 성능을 시뮬레이션화하는 독특한 소프트웨어입니다. 시뮬레이션은 세정 세밀도, 세정 면적 및 세정 분사 속도에 관한 정보를 제공합니다. 이 정보는 탱크 세정 장비의 최적 위치와 적용 유량, 시간 및 압력의 올바른 조합을 결정하는 데 사용됩니다.

각종 용도에 대해 각기 다른 세정 시뮬레이션을 보여주는 TRAX 데모는 탱크 세정에 참고 자료로 활용할 수 있습니다. TRAX 시뮬레이션은 무료이며 요청에 따라 보내드릴 수 있습니다.

분사 세밀도



D8m H10m, Toftejorg TZ-79, 4 x □10 mm, 0 % 시간 = 5.5분, 물 소비량 = 2565 l



D8m H10m, Toftejorg TZ-79, 4 x □10 mm, 0 % 시간 = 23.3분, 물 소비량 = 10868 l

알파라발 연락처는

웹사이트를 통해 지속적으로 업데이트되어 제공됩니다. www.alfalaval.com을 방문하여 직접 정보를 확인하십시오.